

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Страница 1 из 1

Код

CLEAR-X

Описание

БАЗОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ХИМ. МЕТАЛЛИЗАЦИИ

Область применения:	Базовый слой в техпроцессе химической металлизации			
Способ нанесения:	Краскопульт HVLP			
Рецептура смешивания:		по весу (кг)	по объему (л)	
	Лак А	Clear-X	100	100
	Отвердитель В	Clear-H	100	100
	Разбавитель	PT-72	25-30	30-40

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	Clear-X	55 ± 1
	Clear-H	39 ± 1
Плотность (кг/л):	Clear-X	0,991 ± 0,030
	Clear-H	1,003 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20°C, в секундах)	А + В:	22 ± 3
Жизнеспособность при 20°C:	4 часа	
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м):	От 80 до 200	
Время сушки (при 100г/м2):	От пыли (при 20°C)	15-20 минут
	На отлип (при 20°C)	40-60 минут
	Полная кристаллизация (при 20°C)	24 часа
	Полная кристаллизация (при 60°C)	4-6 часов
Срок годности и условия хранения:	12 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного хранения проверяйте однородность и тщательно перемешивайте перед использованием.	

Подготовка поверхности:

Акриловые или полиэфирные грунты, 1К или 2К эмали.

Внимание!

Температура лака, изделия и окружающей среды не должна быть ниже 18°C.